LCS ガンマ線源単色化のための非対称ファブリペロー光共振器の レイトレイス法による評価

EVALUATION BY A RAYTRACE METHOD OF AN ASYMMETRIC FABRY-PEROT OPTICAL RESONATOR FOR A MONOCHROMATIC LCS GAMMA RAY SOURCE

永井良治 *A)、羽島良一 A)、

Ryoji Nagai^{* A)}, Ryoichi Hajima^{A)},

^{A)}Japan Atomic Energy Agency

Abstract

Non-destructive measurement systems of nuclear material are under development in our group. The measurement systems are based on monochromatic γ -ray generated from laser Compton scattering (LCS) based on energy-recovery linac accelrator technologies. The accuracy improvement of the non-destructive measurement systems and the exploration of the precise excitation state in an atomic nucleus are attained by further developing a pure monochromatic LCS- γ -ray source. The energy spread of a mode-locked short pulse laser restricts the monochromaticity of the LCS- γ -ray source. Therefore, an ultra-narrow band width laser should be used for instead of the short pulse laser. We have proposed an asymetric confocal Fabry-Perot optical resonator as a supercavity of the pure monochromatic LCS- γ -ray source. The influences due to the distortion and the misalignment of the mirrors were evaluated by a raytrace method. We present R&D status and the evaluation results for the optical resonator.

はじめに

われわれのグループでは ERL 加速器技術を基盤とし たレーザーコンプトン散乱 γ 線源 (LCS- γ 線源)^[1]を用 いた非破壊核種分析システム^[2]の開発をおこなってい る。LCS- γ 線源をさらに高度化し単色化を進めること で、 γ 線非破壊分析システムの精度向上や核内励起状態 の探求が可能になる。LCS- γ 線の単色性を向上するに は、電子ビーム、レーザー光、双方のエネルギー広がり を小さくする必要があるが、ここでは、特にレーザー光 のエネルギー広がりについて考える。

LCS-γ線源では電子ビームと効率よく衝突させるた めに、光共振器内に蓄積されたピコ秒のモードロック レーザーが用いられている^[3]。レーザー光の時間形状 とエネルギー(波長)スペクトルはフーリエ変換の関係 にあるので、ピコ秒レーザーのエネルギー広がりはせい ぜい 0.3 % 程度である。従って、LCS-γ線の単色性を向 上するにはピコ秒レーザーに代えて狭帯域レーザーを 用いる必要がある。従来のLCS-γ線源で用いられる光 共振器は半透過ミラーを用いてレーザー光を共振器内 に入射している。共振器内にレーザー光を十分に蓄積す るには共振器の損失が十分に小さくなければならない ので、この結合度は大きくできない。このために共振器 内にレーザー光が蓄積されるまでには多くのレーザー 光パルスを入射する必要があるが、ピコ秒モードロック レーザーの繰返しは 100 MHz 程度であるので問題にな らない。しかしながら、代表的な高出狭帯域レーザーで ある注入同期レーザーの繰返しはせいぜい数十 kHz な ので、次のパルスが入射されるまでに蓄積光が減衰して しまい、レーザー光を十分に蓄積出来ない。

低繰り返し狭帯域レーザーを蓄積するためには、半 透過鏡を用いずに、入射光全量を入射できる非対称共 焦点型ファブリペロー共振器^[4]によりレーザー光を蓄 積すればよいと考えられる。しかし、この共振器を従 来通りに球面ミラーで構成したのでは、球面収差によ り十分に収束できなこと、周回距離に差が生じてしま い収束点での位相整合がとれないという問題があった。 この問題を解決するために放物面鏡を用いることを提 案し、レイトレイス法により簡単な評価を行ったところ レーザー光蓄積が可能であることが分かった^[5]。本報 告では、この光共振器を実現するために必要とされる 面精度およびアライメント精度を明らかにするために、 レイトレイス法用いて面精度(加工誤差)およびミスア ライメントの影響についての評価を行ったので、その結 果について報告する。

2. 放物面鏡形状の加工誤差による影響

提案した光共振器でのレーザー光の蓄積実験および 次世代光源のために開発した電子銃からの電子ビーム を利用したコンプトン散乱実験のために Figure 1 に示 す光共振器を試作した。このミラーは基板に BK7 を用 い 830nm 全反射の誘電体多層膜をコートしたものであ り、ミラーの形状は軸対称回転放物面である。ミラーの 形状はフィゾー干渉計^[6]を用いて計測した。計測の結 果得られた放物面からのずれ(加工誤差)を Figure 2 に 示す。×は計測データであり、実線は 6 次の偶関数で近 似した結果である。ここで得られた誤差関数を用いてレ イトレイス法により蓄積される光のシミュレーションを 行った。

その結果、試作した放物面鏡では集光点でのプロファ イルが Figure 3 左に示すように、加工誤差による収差の ために縦 (y 方向) に長く伸びてしまうことが分かった。 試作した放物面鏡の加工誤差は約 2 μ m(rms) であった。 そこで、その誤差関数をスケールして加工誤差がレー ザー波長 λ の 1/1000 までの場合についてレイトレイス を行った。加工誤差が λ /30(約 0.03 μ m(rms)) まで小さ くなると Figure 3 右に示すように、きれいなプロファイ ルでの集光が得られた。また、加工誤差に対する集光プ ロファイルの rms サイズの変化の様子を Figure 4 に示

^{*} nagai.ryoji@jaea.go.jp



Figure 1: Prototype of the optical cavity



Figure 2: Manufacturing error of the parabolic mirror

す。加工誤差が λ/30 以下で集光プロファイルの rms サ イズが十分に小さくなっていることが分かる。

さらに、この光共振器では集光部分でレーザー光の位 相面が一致することが求められるので、周回距離に対す る加工誤差の影響についても調べた。その結果について も Figure 4 に示す。周回距離への影響は非常に大きく、 加工誤差が $\lambda/30$ であっても、周回誤差が $0.24 \mu m(rms)$ 程度ある。周回誤差は蓄積されるレーザー光の波長(こ こでは 830 nm)の 1/100 程度以下でないと十分な位相 整合が得られないので、加工誤差は $\lambda/1000$ まで小さく することが必要であり、このためには非常に高い加工技 術が求められれる。



Figure 3: Influence on the spot profile by the manufacturing error of the mirrors



Figure 4: Influence on the spot and raound-trip length by the manufacturing error of the mirrors

3. 放物面鏡のミスアライメントによる影響

ミラーのミスアライメントの影響について、片側の ミラーをx、y、z方向へオフセットおよびx軸、y軸周 りで傾けた場合の集光プロファイルと周回長について レイトレイス法により調べた。ただし、軸方向について は Figure 1 に示すように、共振器の長軸(電子ビームの 走る方向)をz軸とし、断面方向をx軸およびy軸とし て、入射レーザー光はy方向にオフセットした位置から 入射している。



Figure 5: Influence on the spot profile by the x and y offset of the mirror

x、y方向にオフセットした時の集光プロファイルは Figure 5 に示すようにオフセットした方向に広がる。オ フセットによる集光サイズと周回長への影響をまとめ たグラフを Figure 6 に示す。この図から集光サイズは 30 µm 程度のオフセットで十分に小さくなり、周回長の 誤差も 10 μm 程度のオスセットで十分に小さくなるこ とが分かる。また、z方向へのオフセットについては、 Figure7に示すように、z方向のオフセットが大きくな ると集光サイズがy方向に広がる。これは、y方向にオ フセットした位置で入射する構成であるためである。集 光サイズについては 10 μm 程度のオスセットでもほと んど大きくならない。一方、周回長については、位相整 合をとるにはnm 程度以下でz方向を合わせる必要があ り、従来の光共振器ではz方向のオフセットを変えても 波長ごとに位相整合がとれる点が現れる。しかしなが ら、この共振器ではその範囲が±1µm程度に限られる ことが Figure 7 から分かる。

x、y軸周りの傾きの影響はオフセット時とほぼ同様



Figure 6: Influence on the spot and raound-trip length by the x and y offset of the mirror



Figure 7: Influence on the spot and raound-trip length by the z offset of the mirror

であり、集光プロファイルは Figure 8 に示すように傾い た方向に広がる。傾きによる集光サイズと周回長への影響をまとめたグラフを Figure 9 に示す。この図から集光 サイズは 100 µrad 程度の傾きで十分に小さくなり、周 回長の誤差も 10 µrad 程度の傾きで十分に小さくなる ことが分かる。

まとめ

レイトレイス法による加工誤差形状とミスアライメ ント影響の評価により、非対称型ファブリペロー共振器 をレーザーコンプトン散乱用の光共振器するためには 加工誤差を λ/1000 (サブ nm,rms) とするような極めて 高い面精度を持った放物面鏡が必要であることが分かっ た。また、ミスアライメントの影響については z 方向



Figure 8: Influence on the spot profile by the x and y tilt of the mirror



Figure 9: Influence on the spot and raound-trip length by the x and y tilt of the mirror

のオフセットについては、波長単位で現れる整合点が ±1µm 程度に限られることが分かった。傾きおよび断 面方向オフセットのアライメント精度についてはそれほ ど厳しくないことが分かった。

本研究の一部は、科研費基盤 (C)23561018 の成果で ある。

参考文献

- [1] R. Hajima et al., J. Nucl. Sci. Tech. 45, pp. 441–451 (2008).
- [2] H. Ohgaki, T. Hayakawa, and I. Diato, The Review of Laser Engineering, 40, pp.188–193 (2012).
- [3] A. Moon, et al., Jpn. J. Appl. Phys. 36, L1446–L1448 (1997).
- [4] I. Yamane, et al., Proc. of IPAC10 pp. 1402–1404 (2010).
- [5] R. Nagai, et al., Proc. of the 9th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, THPS041.
- [6] http://cweb.canon.jp/indtech/zygo/lineup/verifire/asphere/index.html